Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Recubridor iónico por pulverización catódica B2-01-35-150-7011

Código: B2-01-35-150-7011

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

¿Qué puede hacer un recubridor iónico por pulverización catódica?

Uso 1: preparación de muestras para SEM. Sobre la muestra no conductora se deposita una capa conductora de varios nanómetros a decenas de nanómetros para mejorar la conductividad superficial de la muestra, eliminar la acumulación de carga y mejorar la nitidez de las imágenes del microscopio electrónico.

Uso 2: preparación de electrodos. Sobre el sustrato no conductor se deposita una capa conductora de decenas de nanómetros para mejorar la conductividad y servir como electrodo del material de la batería.

Muestras aplicables: sin daño térmico a la muestra, apto para todas las muestras

Blancos aplicables: oro, platino, plata, cobre, antimonio, estaño, zinc

B2-01-35-150-7011 Recubridor iónico por pulverización catódica	
Cámara de vacío	Diám. 100mm*Alt. 130mm
Platina de muestras	Diám. 40mm (admite 6 copas de muestra)
Blanco de pulverización de oro	Diám. 58mm*0,12mm (espesor)
Medidor de vacío	Medidor Pirani
Bomba de vacío	Bombas rotatorias de paletas: 2L / s
Punto de protección de vacío	20Pa Con válvula de admisión de microescala
Gas de trabajo	Argón o aire, con entrada especial de gas argón y regulación de gas a microescala
Voltaje de pulverización	1,6KV
Peso bruto	48kg
Cumplimiento	CE

N.º de modelo	**B2-01-35-150-7011**			
Escala de enfoque	0,000000	0,000000		
Rango de enfoque	0,000000	0,000000		
Trayectoria de luz del cabezal	100x	100x		

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aumento estándar	10x	10x		

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización